EUROPEAN PATENT OF

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60155609

PUBLICATION DATE

15-08-85

APPLICATION DATE

25-01-84

APPLICATION NUMBER

59012427

APPLICANT: DAIDO STEEL CO LTD:

INVENTOR: HORATA AKIRA;

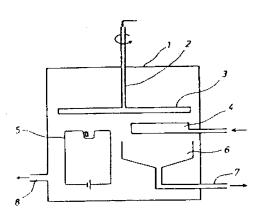
INT.CL.

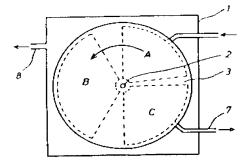
B22F 9/28 C23C 14/24

TITLE

PRODUCTION OF PULVEROUS

METALLIC POWDER





ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain metallic powder having high purity and uniform grain size by forming metallic particles by vacuum evaporation on the film of a sublimatable material formed preliminarily on the surface of a substrate for vapor deposition then sublimating the sublimatable material.

CONSTITUTION: The surface of a discoid substrate 3 is cooled to a low temp. by a coolant of liquid N2 or the like supplied from the hollow part of a revolving shaft 2. For example, gaseous CO2 is sprayed toward the bottom surface of the substrate 3 from a supplying device 4 having many spray nozzles in the coating region A of a sublimatable material. The gaseous CO2 is solidified on the surface of the substrate 3 to form the film of dry ice. The substrate 3 having such film is rotated and is fed to a vapor deposition region B where the vapor deposition of a desired metal is accomplished by a vacuum device 5. The substrate 3 is further rotated and is fed to a region C for recovering the pulverous metallic powder where the sublimatable material and metallic powder on the surface of the substrate 3 are recovered into a capturing funnel 6 by a spatula, etc. and are recovered as a product through a discharging port 7. The pulverous metallic powder having a grain size of particularly 100~300 or below and having high quality is thus obtd.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

ŋ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

0 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 155609

(a)Int Cl. 1

識別記号

创特

庁内敬理番号

母公開 昭和60年(1985)8月15日

B 22 F 9/28 C 23 C 14/24

7511-4K 7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

金属微粉末の製造方法

頭 昭59-12427 願 昭59(1984)1月25日 御出

亮 砂発 明 者 ⑪出 願 人 大同特殊網株式会社 知多市佐布里字下蛇渕7番地の38 名古屋市南区星崎町字繰出66番地

砂代 理 人 弁理士 足立 勉 外1名

1 発明の名称

金属微粉末の製造方法

- 2 特許請求の範囲
- 1. 低温に保持された蒸筍基板の表面に予め、 昇靡性物質の被膜を形成させ、次いで、その裏面 に真空蒸増により金風の微粒子を生成させ、しか る後、前記昇華性物質を昇華させることにより金 鼠の微粒子を回収することを特徴とする金属微粉 末の製造方法。
- 2. 昇華性物質が二酸化炭素であることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 3. 金属做粉末がAu, Ag, Pt, Pd, C o. Ni, Cu及びFeから選ばれた少なくとも 1 種の金属微粉末であることを特徴とする特許弱 求の範囲第1項記数の方法。
- 4. 回転体の一回転中に少なくとも、昇難性物 質の被覆領域、金属の蒸着領域及び生成した金属 做粉末の回収領域を有する運統製造鼓団を用いて **頭鋏的に金属微粉末の製造を行なうことを特徴と**

、する特許額求の範囲第1項記収の方法。

5. 回転体がドラム、円板又はベルトであるこ とを特徴とする特許額求の範囲第4項記数の方法。 3 発明の詳報な説明

本発明は金風粉末の製造方法に関するものであ り、詳しくは、高純度で、しかも、粒径の揃った 金風粉末を工業的有利に製造するための方法に関 **するものである。**

粒系がΟ、1μ以下の金属微粒子は大粒径の金 風粉子に比べて特徴的な性質を有するので、工漿 的に種々の分野で利用されている。例えば、①N i、Cu、Co、Pd、Ptなどの金融微粒子は 単位重量当りの表面積が大きいため触媒として、 ②Fe 微粒子は単磁区となる磁気特性を用いて磁 気配憶媒体として、③Ag 放粒子は導電性塗料の 導電材料として、@Cr 微粒子は光の吸収能が大 きいため吸熱材料として、更に、 (S) N I 微粒子は 表面が活性であることから焼結助剤として、各々 利用される。これらの用途に用いるための企成做 粒子としては、いずれの協合でも、高純度で、し

特開昭60-155609(2)

かも、粒径の捌ったものが要求される。しかしながら、従来の金属微粉末の製法では十分に満足できる微粒子を効率的に得ることが難しかった。

また、 例えば、 溶液 沈 級 法 及び 気 相 退元 法 な ど の 化 学 的 な 金 属 微 粉 末 の 製 造 法 も 知 ら れ て い る が 、 純度面及び晶形の面において十分なものが得られない。

本発明者等は上記実情に催み、高純度で、しかも粒径の揃った超微粒の金属粉末を工衆的有利に製造するための方法につき鋭懸検討した結果、蒸着魅板の表面に予め、昇華性物質の被膜を形成させ、その表面に真空蒸着によって金属粒子を生成させた後、昇華性物質を昇華させることにより、

商品質の金属粒子が得られることを見い出し本発明を完成した。

すなわち、本発明の要旨は、就省抵板の表面に 予め、昇草性物質の被膜を形成させ、次いで、その表面に真空蒸着により金属の微粒子を生成させ、 しかる後、前記昇草性物質を昇華させることによ り金属の微粒子を回収することを特徴とする金属 微粉末の製造方法に存する。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明で対象となる金風粉末としては真空蒸着が可能な金属であれば特に限定されるものではなく、例えば、Au、Ag、Pt、Pd、Co、Nl、Cu又はFeなどが挙げられる。また、本発明で製造しようとする金属粉末の粒径はO.11

本発明では上述の金属を競智整板上に真空熱智させるに先立ち、予め、競智選板の表面に昇華性物質の被膜を形成させることを必須の要件とするものである。この昇華性物質としては通常、二酸化炭素、ナフタリン、ヨウ森、安息番酸などが挙

本発明では昇草性物質を被阻した競者越板上に、 所望の金属微粒子を真空蒸着により生成させるも

のであるが、この真空競쵑においては、特に、就 翰基板の温度を低温に保持する必要がある。この 原の蒸着基板の温度は昇華温度より低いことは当 然であるが、この温度は粉末粒径を決める要因の ひとつであり、低い程小粒径の微粉末が切られる。 また、本発明では真空蒸着の操作において蒸着出 をコントロールすることが肝要である。要するに、 蒸射量が多くなると、生成した金属微粒子が次第 に成長し、その怪が大きくなり結果的に均一被膜 となってしまうのである。本発明の真空熟稿は近 然の東空茲執装器にて実施可能であり、その際の 圧力は通常、10~10mmHg 程度である。この 真空蒸着により金属の微粒子が生成するが、その 粒径は熱着基板の温度及び蒸着量を調節すること により、所望の大きさにコントロールすることが できる.

本発明では次いで、昇草性物質を昇華させることにより、 無智雄板上の金属微粒子を回収するが、この方法は昇草性物質の昇草と同時に金属微粉末を回収する方法でも、また、予め、熟智塾板上の

昇華性物質と金成微粉子の両方を例えば、ヘラなどで掻き取り捕集した後、昇華性物質を昇華させて残留する金成微粉末を回収する方法でもよい。 昇華性物質を昇華させる方法としては、通常、昇葉性物質の低化温度まで加熱することにより容易に実施することができる。

木発明の方法はバッチ式でも、迎続法でも実施可能であるが、例えば、連続法で実施する場合には、通常、ドラム、円板又はベルトなどの回転体の一回転中に、冷却領域、昇難性物質の被報領域、金風の蒸着領域及び生成した金属微粉末の回収領域を有する装置を用いるのが好ましい。

物質の被覆領域Aにて、多数のスプレーノズルを 有する昇華性物質供給器4より例えば、炭酸ガス が円板状基板3の下面に向けてスプレーされ、ス プレーされた炭酸ガスは前配基板3の表面にて固 化し、ドライアイスの被膜が直ちに形成される。 次いで、この被膜を有する前記基板3は回転し蒸 智領域Bに入り、ここで、東空装置5により、所 望の金属の蒸着を行なう。なお、装置本体1の全 体は吸引口8により真空に調節されている。この 処理により昇草性物質上に金属微粒子が生成する が、前記基板3は更に回転し、続いて金属做粉末 の回収領域でに入り、ここで、前記継板3の表面 上の昇難性物質および昇難性物質上に存在してい た金風粉末をヘラ、ハケ等で捕集ロート6中に回 収し、抜出ロ7より製品として回収することがで きる。この操作を円板状雄板3の表面にて連続的 に繰り返すことによって、安定した金属微粉末の 製造ができる。また、内板状盤板3の回転速度な どを変化させることにより、得られる金属做粉末 の粒径を調節できる。なお、図示はしていないが、

通常、各領域A、B、Cは仕切板等により区切られており、独立した空間を形成しているのが望ましい。

以上、本発明によれば、高純度で、しかも、始径の揃った金属微粉末を効率的に得ることができるものである。特に、100~300人又はそれ以下の粒径を有する高品質の金属微粉末が得られるので、これらの金属微粉末は従来の種々の用途に利用できるのは勿論のこと、例えば、新合金の製造など新たな用途への対応も期待でき、その産業的効果は極めて大である。

次に、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り以下の実 施例の記載に限定されるものではない。 実施例 1

通常の到空談符装置の被談名面を被体窒素とアルコールの混合被で - 9 0 ℃まで冷却し、次いで、この表面に炭酸ガスを導入することにより被蒸箱面にドライアイスの被膜(2 5 0 4 厚)を形成させ、残留する炭酸ガスを排気した後、被蒸箱面を

特開昭60-155609(4)

間温度に保持しながら、タングステンフィラメント上に載せたAuを被蔑箱而にAuの微粒子が生成するように真空凝雑(10mmHg)させた。その後、被蒸牲面上のドライアイス及び金属微粒を分を一緒にヘラで接き取り、フィルター付容器に排集し、次いで、該容器を加熱し、ドライアイスを気化させることにより、残存するAu微粉末を回収した。

このようにして回収したAu 散粉末は純度99.5%以上であり、粒径はいずれもほぼ100~300Åの範囲に入り、極めて高品質の金属散粉であった。

灾 施 例 2

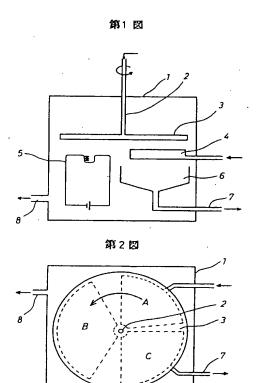
第1 図及び第2 図に示す連続製造装置を用いて A U 微粉末の製造を行なった。円板状態板3 の 表 面 温度を被体窒素とアルコールの混合被により 1 0 0 ℃とし、領域Aにおいて、昇草性物質供給 器 4 より皮酸ガスを供給しドライアイスの被股を 形成させ、次いで、領域Bにおいて、Auを做物 子となるように真空競響させた後、更に領域Cに おいて、前記基板 3 より A u 数 粉末を 抽集 ロート 6 中に 落下させ、 抜出口 7 より回収 した。 このような連続 法で回収 した A u 数 粉末は純 皮 9 9 . 5 % 以上であり、 粒怪はいずれも、 1 0 0 ~ 3 0 0 A の範囲に入り、 極めて 路局質の 金属粉末であった。

4 図面の簡単な説明

・第1図は本発明の方法で用いる金属微粉末の連続製造装置の一例を模式的に示す正面図であり、 第2図は間じく平面図である。

- 1 … 装置水体
- 2 ... 🗊 🐼
- 3 … 円板状態板
- 4 … 昇華性物質供給器
- 5 … 真空蒸箱装置
- 6 … 捕集ロート

代现人 弁理士 足立 魁 他 1 名



--38--